



川崎市

初心者歓迎

# 精密リソグラフィ

## 2023年度第2回 ナノアブスクエア 講習・実習会

### 場所

**AIRBIC 会議室 1**  
(川崎市幸区新川崎 7-7 新川崎・創造のもり  
JR新川崎駅から徒歩10分)

### 講師

佐藤 友美 先生  
( (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 )

### 実習内容

フォトリソの性質、精密露光や現像のテクニックについて講習を行います。さらにNANOBIICのマスクライナーを使って実習を行っていただくことで、精密フォトリソグラフィを習得できます。

### 実習機器

手動両面マスクアライナ  
(SUSS MicroTec社製 SUSS MA6 BSA) \*

\* 機器詳細仕様は「NANOBIICオープンラボ」ホームページ  
<https://open-labo.skr.jp/> の設備一覧をご覧ください。

5 / 2 5 (木)

13:30 - 16:30

※講習 1 時間、実習 2 時間



申込フォーム



日本工学会  
ECEプログラム認定

慶應、早稲田、東工大、東大からなる4大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアムでは、川崎市、KISTECと連携し、産学連携による新しい技術や産業の創出を図るため、新川崎・創造のもりのナノ・マイクロ産学官共同研究施設「NANOBIIC」において、4大学の先端機器の利用開放を行っています。今後、更に効果的に機器をご活用いただくため、企業や大学の方を対象とした「精密リソグラフィ講習・実習会」を開催しますのでご参加ください。

定員 : 先着 5 名程度 参加費 : 11,000円 (実費+コロナ対策実費)

主催 : 4 大学ナノ・マイクロアプリケーションコンソーシアム, (地独)神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC), 川崎市  
申込 : 下記申込フォームよりお申込みください。

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9PK\\_bEuac-2E0BIZcj9vPPJHah1zaxQpuhaq\\_bPNlenDLg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9PK_bEuac-2E0BIZcj9vPPJHah1zaxQpuhaq_bPNlenDLg/viewform)

### 問い合わせ先

篠原 俊朗 Tel:080-6560-3061

真期 彰 Tel : 080-6560-3060

E-mail : [nano-micro@open-labo.jp](mailto:nano-micro@open-labo.jp) (地独)神奈川県立産業技術総合研究所

新川崎・創造のもり NANOBIIC事務室

※川崎市中小企業は、川崎市ナノ・マイクロ機器利用促進補助金

(URL:<https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000127593.html>)

がご利用できますのでご相談ください